

第7回元素ブロック研究会

主催：日本セラミックス協会元素ブロック材料研究会

共催：元素ブロック研究会

日時：2023年7月22日（土）13：00～17:20

形式：対面方式

会場：早稲田大学西早稲田キャンパス 62W号館 1階 大会議室 A

東京都新宿区大久保 3-4-1

（東京メトロ 副都心線西早稲田駅 3番出口直結）

プログラム

13:00～13:10 開会挨拶 中條 善樹（京都大学）

13:10～13:50 菅原 義之（早稲田大学）

無機ナノ構造を用いた元素ブロックの作製と機能

13:50～14:30 中 建介（京都工芸繊維大学）

かご型シルセスキオキサンを基盤とした元素ブロック高分子材

料設計

14:30～15:10 田中 一生（京都大学）

元素ブロックを基盤とした発光センシング材料開発の最前線

15:10～15:20 休憩

15:20～16:00 瀬川 浩代（物質・材料研究機構）

酸窒化ケイ素元素ブロックの形成と窒素の導入効果

16:00～16:40 長谷川 丈二（名古屋大学）

元素ブロック架橋高分子多孔体の細孔構造制御と機能化

16:40～17:20 山本 瑛祐（名古屋大学）

界面活性剤結晶の二次元空間でつくる新しい元素ブロック

17:20～17:30 閉会挨拶

参加費：無料

懇親会：キャンパス内（63号館ロームスクエア）で、講演会終了後対面形式で開催予定

（会費：3000円）

申込方法：Google formからお申込みください。（お申込を受け付けますと、ご記入い

ただいたアドレスに申し込み内容が送信されますので、ご確認ください）

<https://forms.gle/iHygmDm7ziFwts5k9>

参加申込締切：7月15日

お問い合わせ先：菅原義之 電話：(03)5286-3204 Email：eb@list.waseda.jp